

Declaración de rendimiento

Nro. DR/DoP OC0034B

- 1** Código de identificación del tipo de producto: OTTOSEAL® S 34
- 2** Nro. Ident.: Para el número de lote vea el envase del producto
- 3** Uso previsto: Sellador de silicona de 1 componente, con sistema reticulante neutro, sustancia obturadora para aplicación en caminos peatonales, tipo **PW EXT-INT 25 LM**, acondicionamiento A, material portante: Mortero M1, tratamiento previo: OTTO Primer 1105
- 4** Fabricante: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Alemania
- 5** Representante: -
- 6** Sistema para evaluación de la constancia de rendimiento: 3 más 3
- 7** Norma armonizada: EN 15651 - 4: 2012-12
- 8** Organismo notificado: SKZ-Tecona GmbH (Nro. NB 1213) realizó las evaluaciones iniciales como laboratorio de ensayo notificado en el sistema 3 y emitió el informe de ensayo.
- 9** Características esenciales:

| Característica esencial | Rendimiento | Especificación técnica armonizada |
|--|---------------|-----------------------------------|
| Comportamiento en fuego | Clase E | EN 15651 - 4: 2012-12 |
| Liberación de químicos nocivos para la salud y/o el medio ambiente | evaluado | |
| Hermeticidad al agua y aire | | |
| a) Comportamiento de tracción bajo tensión previa | aprobado (NF) | |
| b) Pérdida de volumen | ≤ 10 % | |
| c) Resistencia a la rotura | aprobado (NF) | |
| d) Comportamiento de adhesión/extensión bajo tensión previa después de almacenamiento en | aprobado (NF) | |
| e) Comportamiento de adhesión/extensión bajo tensión previa después de almacenamiento en agua salada durante 28 días | aprobado (NF) | |
| Durabilidad | aprobado (NF) | |

10 El rendimiento del producto según los números 1 y 2 cumple con el rendimiento declarado en el número 9.

Responsable para la emisión de la declaración de rendimiento es únicamente el fabricante según número 4.
Firmado para el fabricante y en nombre del fabricante por:

Fridolfing, el 05.09.2016



Frank Bechmann
Ing. Químico Dipl.
Tecnología de Aplicación/Desarrollo



Nikolaus Auer
Jefe Tecnología de Aplicación &
Desarrollo

[es]